This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(54) RESIN SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

(11) 63-233555 (A) (43) 29.9.1988 (19) JP

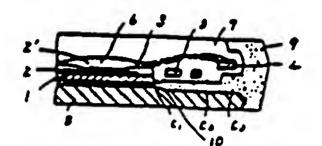
(21) Appl. No. 62-65715 (22) 23.3.1987

(71) TOSHIBA CORP (72) SHINJIRO KOJIMA

(51) Int. Cl. H01L23/30.H01L23/34

PURPOSE: To prevent an air gap from occuring between a heat dissipation fin and a first seal part, in a double-molded type resin sealed semiconductor device, by gradually reducing the distance between the first resin seal part and the planar heat dissipation fin toward the bed part of a lead frame.

CONSTITUTION: A semiconductor element 2 is mounted on a bed part 1, which is the conductive metal plate of a lead frame. A pad 2 and an inner lead terminal 3 or 4 are connected with a thin metal wire 5. After the thin wire 5 is covered with an encapping agent 6, a first resin seal part 7 is formed. At this time, the seal is performed so that the rear surface of the bed part 1 is exposed. The bed part 1 and a planar heat dissipation fin 8 are arranged in a metal mold with a slight gap C, being provided. A second resin seal part 9 is formed. Here, gaps C, and C, are formed between the seal part 7 and the fin 8 so that the flow path of the second resin is gradually reduced toward the gap C₁. Since the gap C₁ is excellently filled with the second resin, voids do not remain, and the heat dissipation characteristic becomes excellent.



砂日本国特許厅(JP)

①特許出版公開

@公開特許公報(A)

昭63 - 233555

Olnt Cl.4

知別記号

庁内整理 号

€公開 昭和63年(1988)9月29日

H D1 L 23/30 23/34

B-6835-5F B-6835-5F

零査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 街脂封止型半導体装置

②特 即 昭62-65715

母出 題 昭62(1987) 3月23日

母兒 明 者 小 島 伸 次 郎

神奈川県川崎市奉区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工

場内

①出 顋 人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

②代 理 人 并理士 井上 一男

労 権 8

1. 見明の名称

氨聚对止聚甲基体醛基

2. 特許日本の報告

前記板状の放射フィンと構造性金属板裏面間の更 葉を低小とし、検配放射フィンと第1の複数外止 部間の距離、数配金属螺属を機能する数配リード 地子に対応する第1の複数対止部と的記板状の放 角フィン間の距離を原次増大することを特徴とす る複数対止型半端体験を

2. 発明の詳細な技術

(発明の目的)

(産業上の利用分類)

本元明は祖母的止型牛等体装置の数点に係るもので、何にトランジスタアレイ、SCR アレイ等のパワーモジュールや、パワートランジスタならびにパワーSSOR等の高圧力半導体装置に選用する二葉にモールドを無した半導体装置に関するものである。

(従来の世権)

最近の半導体製鋼には単一の半線体質子で模式 するものの外に、複数の半部体質子ならびに付成 部隊都高を一体としたモジュールタイプも多用で れており、その放射性を放響するのにはリードフ レームにマウントした半導体質子と共に放射です ンもトランスファ威形する方はが減増をれて体質 このようなモジュール製品では複数の準準体を 子をマウントする可能の大きいリードフレームを 子とマウントする可能の大きいリードフレームを 用いるため複数対止政形工程中に複数して、放射

フィンとリードフレームのベッド気従复国が具育 に狭くなったりにけられることがある。

このために、崔歴封止(トランスファモールド) 工程を複数回に分けて実施する方式がは見されて おり、リードフレームのベッドと無馬フィン配の 更禁を所望の値に維持できるので、 放無性の改善 に校立つところが大きい。

第16日によりこの二里モールド方式を設防する。 第10回は二重モールドを超した製品の新匠図、こ の構造を行さには第1の機器対比を終えた政形品 Aも、リードフレームのペッド包2C真面と並無フ イン21を住かな逆蔵を集って金属内に配置後第一 の概算列止部22と関係なエポキシ装算によって対 止成形を行って第二の複数対止部23を設ける。

この二重モールド方式の結集、ペッド書20にず イポンディングした半星は貴子24ならびにリード フレームのリード電子25を製物する金属編第26号 が複数すると共に、意思フィン21の一面はこの財 止製原と連続して表際を形成する。

(兄明が保ひしようとする問題点)

にマウントした半導体表子と写気的接続を図るべ く使用した金数商品にはリード報子を連結しこれ に対応する第1の複数対止部と複数数数フィン院 の距離とを展及権大する手法を採用する。

(作 用)

このように本見明では極めて狭い保証に充填す る理解被政治等を原次部小するように配慮してい るので、入りあく使ってエアポイドの見生を助止 して、観察別止監学器体製器に必要な聴動性なら びに熱放散性を確保したものである。

(質算例)

第1回万里男皇臣に本見明の実施例を辞述する が、従来の技術器と営業する記載が都会上一個に あるが、新華母を付して政務する。

この実施状は平層化素子6クで構成する匝路 ... (第5世)をもつ戦闘対止型半層体質質であり、 この各年年は京子をマウントするリードフレーム も当然複雑な構造が必要となるが、その上面図を 第2国に示す。

年間位置子2…はベッド部から発生性金属を1

このような二重モールド方式を適用した便能的 止髪半導体質量は釘送のように放無フィンと、半 毎年銀子をダイボンディングしたりードフレーム のペッド部隊を住かな変麗とし、夏にこの空間に 対止複数層を充填するので無数数性に優れた特徴 を持っている。これに反して、寂寞空間に対止値 耳が入りにくいためエアポイドが発生しやすい。 また。この説別止思の収界に機械的装置を与える と、真質やエアギャップが入り書い異点があり、 これが基で数無特性が劣化する。

本見明は上記欠点を輸出する新規な複数別止型 年度体質概を提供することを言的とする。

(見明の模式)

(問題点を解放するための手段)

二重モールド方式を運用した製造対止型半導体 要复における症状の放無フィンと。 リードフレー ムのベッド的即ち降電性金属板配を充模する第2 の複数対止的のエアギャップ等を解析するために、 この種ので狭い葉域につながる拡大の放発フィン と第1の複数対止部間の距離と前記録電性金属板

…にマウントされているが、そのパターンは崔建 でありかつ地皮が高いことが良く朽る。一方この リードフレームは第1回等に示すように興電性金 は低し…と内部リード電子部3ならびに鉄道する。 ように金属機器をポンディングする外部リード部 子祭4の3部分の高さを置に乗らせるように折象 げてこの毎年は金属板1…を単低の位置にする。

牛事体質チ2… に致けるパッド2'と外部リー ド菓子も間には通常のボンディングはによって食 **意識器を支援機して電気的登載を思り、これをエ** ンキャップ刷6によって装置整公知のエポキシ製 罪によるトランスファモールド工程を舞して第1 の納益対止終了を設ける。この結果半期保護子2、 内部外部リード電子で、4は、全以提供をとエン キャップ取らは推設されるものの。 帯電性金属板 1…の裏面はこの鉄1の装寫対止銀7数間に貸出 T&.

更に質出した経営住金屋板上に対して個かの更 減を作って延びの放無フィンさを破算セールド用 食智内に登けて第2の智力対応数9を形成する。

変にこの推験機能の使れに配慮した例が第3~4回、第6~9回であり、結果的には第2の推設 対止部9が第1の便能対止器7を終め付けて拡伏 の政能フィン9と編集性金属版1回のエアーギャ ップを防止している。

この節4回は第2の複数対止数9形成を終え

対止即9に対して Under Cutの逆テーパであって 好ましくは5°より好ましくは10°以上に対象する。

この股前は半線体景子2の外側をほぼ四人で設けられているので、打記 C の変雑を持つ線像性金属を1 と低状の放発フィン8 間に充填する第 2 の提取対止銀 8 の使産性が改善されて、第 1 の複型対止銀 8 の使産性が改善されて、第 1 の複型対止銀 8 時の付ける発展を発展する。

時第4回に示すように第1の概算対止部7が課 出する部後は第1の概算対比部7の登録器数の的 50%が野ましく、審理力を強めるために少なくす ると C. 延期を所望の寸性に取めることができず、 ポイドがはけずに延離不良となる。これは第2の 研算対止配り成形時に C. 延期をもった情報が扱 から実験されてここでの概算圧が小さくなってか つポイドを登込み高いたのである。

(見明の効果)

この二重モールド方式を採用した被称対止を年 毎件装置では拡大放動フィンと第1の複数対止器 配に第2の複数対止用複数が充填され扱くて、エ Cot 工程を持えた複類対立型半導体無限の上世色であり第1及び第2の模質対立配う。9が連続して異世を形成しているが、この第1の機能対止的7の外側に7a~7cの段配を形成している。第3世代は、第1の複数対止部7を形成してから不要能分を除去した成形品の平置器であり、これをA~A鉢に沿って切断した器が第3個ロである。

この段記は、第2の被肩列止訳りとの記者を且くするために半導体派子の外便者に扱えるとの成形に登録を担いる。この成形に対し、この成形の中間位置に形成し、この成形の形式を開発したがつこの解唆性金属を1の基面が終りの機器が止続するとの表面を下型キャピティの表面に行動に関してトランスファモールド工程を実践して得られる。

第6度一貫8度は無4度に示した月一日、C-C。D-Dの多様に沿って切断した製品の新年度であり、第1の極新対止都7の製銀7a-7dにエポキン装卸で構成する第2の構築対止部9a-9dが充填され、第7度に示す製都チーパ7eは第2の装料

アーポイドが発生し難い。従って半導体装置の射 純単性が安定して高耐圧条子が持られる効果があ り、しかもリード電子の自由風も従来より増す。

又席さ2 mの低状放射フィンを使用して外形寸性が77(個)×27(高)×7(厚)mである第4回の概能対止似半個体質性を試算としてC。を 0.34mとすると、ピーク値としてAc 7kVを1分でクリアでき、0.3mではAc4.9kY×1分をクリアした。

4. 舞節の簡単な技術

第1種は本発明の係る平穏体験側の資源を示す 原面間、第2人はリードフレームの年間間、第3種 イは第1の複雑対止他の状態を示す上間間、第3 国口は第3個イをA-A線に沿って切断した原面 間、第4個は本見時に係る半線体展面の上間の に、第4個は本見時に係る半線体展面の上面の に、第4個の8-8、C-C、D-D線に沿って切 は第4個の8-8、C-C、D-D線に沿って切 がした断距隔、第9回は本見明に係る半線体の 配を示す新世化、第10回は位更延延の影響と示す

代理人 穷难士 井 上 一 务

